سال دوازدهم، شمارهٔ سوم/ پاییز ۱۴۰۱/ صفحه ۱۲۲\_۱۲۹

نوع مقاله: پژوهشی تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۸/۲۶

# افزایش بازدهی سلول خورشیدی CIGS با ترکیب مناسب لایههای بافر CdS و CdSe: شبیهسازی بهوسیلهٔ نرمافزار Silvaco

طيبه قرباني آراني'، مصطفى زاهدىفر'\*، مهرداد مرادى"، احسان قنبري

<sup>۲</sup> دانشجوی دکتری پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران ghorbani.tayebeh@gmail.com <sup>۲</sup> استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران zhdfr@kashanu.ac.ir <sup>۳</sup> دانشیار پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

n.moradi@kashanu.ac.ir <sup>\*</sup> دانش آمو خته دکتری علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران e.ghanbari87@gmail.com

چکیده: یکی از لایههای اصلی در ساخت سلولهای خورشیدی لایهنازک سلنید گالیوم ایندیوم مس (CIGS)، لایهٔ بافر است. لایهٔ بافر باعث افزایش مقدار جذب و کاهش بازترکیبهای سطحی می شود. لذا سلول خورشیدی به میزان بیشتری حاملهای بار تولید شده را جذب می کند و موجب افزایش بازدهی در آن می شود. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار شبیه ساز سیلواکو، لایه های کادمیوم سولفید (CdS) و کادمیوم سلنید (CdSe) به عنوان لایهٔ بافر در ساختار مدل سازی شده و تأثیر ترکیبهای مختلف از این دو لایه بر روی پارامترهای CdS) و کادمیوم سلنید (CdSe) به عنوان لایهٔ بافر در ساختار مدل سازی شده و تأثیر ترکیبهای مختلف می تواند بازدهی سلول را کاهش دهد. ادامهٔ شبیه سازی ها نشان داد در شرایطی که لایهٔ کادمیوم سلنید نزدیک به لایهٔ جاذب می تواند بازدهی سلول را کاهش دهد. ادامهٔ شبیه سازی ها نشان داد در شرایطی که لایهٔ کادمیوم سلنید نزدیک به لایهٔ جاذب بازدهی را به ۲۵/۱۸٪ افزایش دهد. ادامهٔ شبیه سازی ها نشان داد در شرایطی که لایهٔ کادمیوم سلنید نزدیک به لایهٔ جاذب بازدهی را به ۲۵/۱۹٪ افزایش دهد. همچنین نمودار انرژی نشان داد که در حالت بهینه، حرکت الکترونها و حضره ها به صورت فرایند آبشاری و بدون سد اتفاق می افتد که موجب افزایش قابل توجه بازدهی شده است.

**واژههای کلیدی**: لایهٔ بافر، سلول خورشیدی CIGS، شبیهساز سیلواکو، کادمیوم سولفید، کادمیوم سلنید.

<sup>\*</sup> نويسنده مسئول

#### ۱. مقدمه

سیستمهای فتوولتائیک یا به عبارت دیگر سلول های خورشیدی، سیستمهایی هستند که انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. لایهٔ جاذب در این سلول ها می تواند یک نیم رسانای بلوری، چندبلوری یا آمورف باشد. سلول های خورشیدی سیلیکونی و سلول های GaAs از جمله کارآمدترین دستگاههای تکاتصال هستند [۱]. مواد دیگری مانند OTT و دستگاههای تکاتصال هستند [۱]. مواد دیگری مانند OTT و بالا و در دسترس تر بودن مورد توجه محققان قرار گرفته اند [۲]. این مواد عمدتاً به صورت فیلمهای نازک بس بلور رسوب می کنند. یکی از مزایای این مواد در مقایسه با سیلیکون بلوری یا بس بلور، حلود ۱۰۰ میکرومتر به تنها چند میکرومتر کاهش می دهد و در صورت استفاده از روش ساخت کارآمد، تولید آنها به طور بالقوه ارزان تر می شود.

یکی از امیدوارکنندهترین سلولها، سلول خورشیدی CIGS است که ساختاری مس گونه دارد. دلایل محبوبیت آن ها عملکرد بالا، ضريب جذب نوري بالا در طيف مرئي نور خورشيد، شكاف نوار انرژی قابل تنظیم، هزینهٔ کم، پایداری طولانیمدت در فضای باز و خصوصیات متمایز الکترونیکی است. این نوع سلولها در برابر تابش نور خورشید تخریب نمی شوند و به سبب گاف نواری مناسب می توانند نور بیشتری جذب کنند [۳ و ۴]. بنا بر دلایل ذکرشده ساخت این سلولها در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته و بررسی،های تجربی در راستای بهبود ساختار سلول خورشیدی از قبیل تغییر شرایط لایـهنشـانی، تغییـر روش لایهنشانی، تغییر نوع مواد در لایههای مختلف، تغییر دمای بازپخت انجام شده است. ایـن نـوع از سـلولهـا پایـداری بـالا و جذب بسیار خوبی دارند و در حال حاضر یکی از تجاریترین سلولهای خورشیدی لایهنازک هستند [۵]. در سال ۲۰۱۰ مؤسسهٔ AIST با لايهنشاني CIGS به روش تبخير همزمان سـهمرحلـهاي روی بستر مولیبدن بـه بـازدهی ۱۴/۶ رسـید [۶]. در سـال ۲۰۱۲ مؤسسهٔ EMPA با ساخت این نـوع از سـلول روی بسـتر فویـل پلیمری بازدهی را به ۲۰/۴٪ افزایش داد. در ادامهٔ تحقیقات برای افزایش بازدهی این نوع از سلول ها در سال ۲۰۱۹ مؤسسه FRONTIER SOLAR با استفاده از فناوری رسوب در خلا، بازدهی این نوع از سلولها را به حدود ۲۳/۴٪ افزایش داد [۷].

لايههاي اين سلول شامل اتصال پشتي موليبدن (Mo)، لايـهٔ

جاذب (CIGS) ، انواع لایهٔ بافر مانند (CdS) یا (CdSe) و اتصال رویی (ZnO) می باشد که در شکل (۱) نشان داده شده است. عناصر به کاررفته در لایهٔ جاذب این سلول متشکل از مس (Cu)، ایندیوم (In)، گالیوم (Ga) و سلنیوم (Se) هستند. این ترکیبات انعطاف زیادی در خواص ساختاری و الکتریکی دارند و به همین دلیل جایگاه وسیعی در ساخت سلول های خورشیدی دارند. بیشترین بازدهی تجربی گزارش شده از این ساختار حدود ۲۳٪ است [۸]. شکاف نوار انرژی CIGS را می توان با جایگزینی ایندیوم با گالیوم تنظیم کرد تا با طیف خورشیدی مطابقت بهتری داشته باشد.

در ترکیب CI<sub>1-x</sub>G<sub>x</sub>S، پارامتر x نشاندهندهٔ میـزان گـالیوم در لایهٔ جاذب است که مقدار آن می تواند بین • تا ۱ باشد و اغلب با استفاده از دو نسبت غلظت ([Ga] + [In]) / [Cu] و / [Ga] ([Ga] + [In]) توصيف مي شود. در اين ساختار شکاف نوار انرژی با مقدار Ga افزایش می یابد. CuInSe<sub>2</sub> خالص (CIS) دارای شکاف نوار انرژی یک الکترونولت است درحالی که CuGaSe<sub>2</sub> خالص (CGS) دارای شکاف نوار انرژی حدود ۱/۷ الكترونولت است [٩]. در اين نوع سلولها، اغلب از لايهٔ ZnO با شکاف نوار انرژی ۳/۳ الکترونولت به عنوان نیم رسانای نوع n استفاده می شود. جذب تابش خورشید و تشکیل جفت الکترون-حفره در لایهٔ نوع p صورت می گیرد. از آنجا که در محل اتصال n-p مقدار زیادی نقص وجود دارد، اتصال ناهمگن ZnO/CIGS باعث افزایش بازترکیب الکترون-حفره می شود. از طرفی یونهای برخوردى هنگام لايەنشانى ZnO مىتوانند بە سطح لايـهٔ جـاذب آسیب وارد کنند و احتمال بازترکیب را در آن افزایش دهند؛ به همین دلیل یک لایهٔ بافر بسیار نازک بین لایههای ZnO و CIGS قرار داده مىشود. نقش لايهٔ بافر ايجاد اتصال با لايهٔ جاذب براي به حداکثر رساندن میزان نور ورودی به لایهٔ جاذب است. بر ایـن اساس، لایهٔ بافر باید برای افزایش میزان جریان تولیدشده در سلول، بازترکیب سطحی بسیار کمی داشته باشد تا سلول بتواند به حداکثر میزان جمع شدن حامل های بار تولیدشده توسط نور در اتصالهای پشتی و رویی دست یابد. برای برآورده ساختن چنین ویژگیهایی، لایهٔ بافر باید تا حد ممکن نازک باشد و در مقایسه با لایهٔ جاذب CIGS باید شکاف نوار انرژی بزرگتری داشته باشد [١٠]. همچنین لایهٔ بافر می تواند سطح ناهموار فیلم CIGS را کاملاً بپوشاند و از تشکیل مسیرهای اتصال کوتاه جلوگیری کند [١١]. معمولاً لايهٔ بافر CdS بين لايهٔ جاذب CIGS و لايهٔ شفاف

ZnO قرار می گیرد تا از اتصال بین این دو جلوگیری کند و بازدهی را افزایش دهد. در سلولهای با کارایی بالا، از روش حمام شیمیایی برای رسوب لایهٔ بافر CdS استفاده می شود. لایهٔ بافر CdS به دلیل ماهیت سمی بودن، می تواند با نیم رساناهای دیگر مانند ZnS JnS و CdSe جایگزین شود [۲۱ و ۱۳]. لایه های نازک کادمیوم سلنید (CdSe) به عنوان نیم رسانای نوع n از گروه IV–II به دلیل شفافیت بالا، شکاف نوار انرژی مستقیم و الکترون خواهی بالا دارای کاربردهای گسترده در زمینه های فتوولتائیک هستند. شکاف نوار انرژی قابل تنظیم آن ها موجب شده که در سلولهای خورشیدی لایه نازک نیز به کار گرفته شوند. شایان ذکر است سادگی، قیمت مناسب و راحتی روش های ساخت نیز این لایه نیز در محبوبیت آن مؤثر بوده است.

در سالهای اخیر همزمان با تحقیقات تجربی برای ساخت سلولهای CIGS شبیهسازی این نوع از سلولها با نرمافزارهایی از جمله SCAPS و SILVACO در حال انجام است که بهینهسازی ساختار از قبیل ضخامت، شکاف نوار انرژی، نوع مواد در هر لایه می تواند باعث صرفه جویی مالی و زمان در ساخت سلول ها شود. برای مثال در یک شبیهسازی سلول خورشیدی CIGS با نرمافزار SCAPS که در سال ۲۰۲۱ به چاپ رسیده، با اضافه شدن لایهٔ میانی PbS بین لایهٔ پشـتی Mo و لایـهٔ جـاذب CIGS بـا کـاهش بازتركيب الكترون-حفره بازدهي به حدود ۲۴/۲۲٪ افـزايش يافتـه است [۱۴]. همچنین یکی دیگر از نرمافزارهای پرکاربرد، نرمافزار شبيهساز SILVACO است که بهدليل وارد شدن اکثر پارامترهاي مورد نظر یک لایه به برنامه، نتایج آن مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته و حتى با نتايج تجربي قابل مقايسه است. بـراي مثـال بـا بهینهسازی ضخامت و تراکم دوپینگ، بازدهی سلول CIGS حدود ۲۲/۹۴٪ به دست آمده که با نتایج تجربی که بازدهی ۲۲/۹۲٪ را گزارش داده است [۱۵]، مشابهت خوبی دارد. نتایج این شبیهسازی در سال ۲۰۲۰ به چاپ رسیده است [۱۶]. یکی دیگر از بررسی هایی که بهکمک شبیهسازی بر روی سلول CIGS انجام شده، بهینهسازی لایهٔ بافر سلول است. لایهٔ بافر CdS یکی از پرکاربردترین مواد برای استفاده در این سلول است اما چون بسیار سمی است، محققان همواره بهدنبال جایگزین مناسبی برای آن هستند تا هم سمیت كمترى داشته باشد و هم اينكه بتواند با هدايت بهتر الكترونها، بازدهی سلول را افزایش دهد. برای مثال با جایگزینی لایهٔ بافر ZnS بهجای CdS، بازدهی سلول به حدود ۲۷/۳۳٪ افزایش یافته است .[\V]

در این مقاله از نرمافزار سیلواکو برای شبیهسازی سلول CIGS و بهینهسازی لایهٔ بافر استفاده شده است. لذا با اضافه شدن لایهٔ CdS به لایهٔ بافر CdS و طراحی یک لایهٔ بافر دوگانه، شدن لایهٔ CGS به لایهٔ بافر CdS و طراحی یک لایهٔ بافر دوگانه، تغییرات بازدهی سلول خورشیدی CIGS بررسی شده است. در AM 1.5G باتدا تغییر ضخامت لایهٔ بافر در شرایط استاندارد (AM 1.5G بتدا تغییر ضخامت لایهٔ بافر در شرایط استاندارد (AM 1.5G در 2007 برای پارامترهای فتوولتائیک شامل ولتاژ مدار باز Voc، چگالی جریان Jsc، فاکتور پرشدگی FF و بازدهی η برای دو لایهٔ CdSe و CdS به صورت مجزا محاسبه شد و در گام دوم، ترکیبهای مختلف از این دو لایه به عنوان لایهٔ بافر در نظر گرفته شد و ساختار بهینه به دست آمد. در انتها نیز با رسم نمودار انرژی، به تفسیر دلیل افزایش بازدهی پرداخته شد.

### ۲. شبیهسازی سلول خورشیدی CIGS

سلولهای خورشیدی مبتنی بر CIGS با لایههای بافر مختلف تحت شرایط استاندارد AM 1.5 شبیهسازی شدند. در این حالت میزان تابش خورشید استاندارد و زاویهٔ تابش خورشید با محور عمودی زمین حدود ۴۱/۸ درجه است. طرحوارهای از ساختار سلول CIGS و ضخامتهای درنظر گرفته شده برای این پژوهش در شکل (۱) آمده است.



طبق نتایج بهدست آمده از شبیه سازی در ساختاری با بازدهی بالا، ضخامت لایه های مولیبدن، لایهٔ جاذب CIGS، لایهٔ بافر CdSe یا CdS و لایهٔ رویی شفاف ZnO به ترتیب برابر با ۵۰۰ نانومتر، ۳۵۰۰ نانومتر، ضخامت متغیر و ۵۰ نانومتر در نظر گرفته شد [۹].

در این ساختار، لایهٔ اتصال جلویی ZnO بهعنوان اکسید رسانای شفاف (TCO) در نظر گرفته شده است که ضخامت این لایه می تواند تا حدود ۳۰۰ نانومتر نیز افزایش پیدا کند. در یک سلول خورشیدی CI<sub>1-x</sub>G<sub>x</sub>S، پارامتر x میزان گالیوم ساختار را تعیین می کند که طبق رابطهٔ  $\frac{Ga}{Ga+In}$  پارترین می کند که طبق رابطهٔ تعقیق می شود. بالاترین بازدهی به دست آمده از این ساختار CIGS در شکاف نوار انرژی

میزان x برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است. پارامترهایی که در این مقاله برای شبیهسازی یک سلول خورشیدی CIGS استفاده شـده، در جدول (۱) گزارش شده است.

جدول (۱): پارامترهای فیزیکی مورد استفاده برای شبیهسازی							
	Units	CdS	CdSe	CIGS			
Band gap $(E_g)$	eV	2.4	1.75	1.3			
Electron affinity $(\chi e)$	eV	4.5	4.1	4.02			
Relative permittivity ( <i>εr</i> )	F cm <sup>-1</sup>	10	10	13.6			
Electron mobility $(\mu n)$	cm <sup>2</sup> /V s	100	800	100			
Hole mobility $(\mu p)$	cm <sup>2</sup> /V s	25	25	25			
Conduction band DOS (Nc)	cm <sup>-3</sup>	$2.2 \times 10^{18}$	$1.8 \times 10^{18}$	$2.2  imes 10^{18}$			
Valence band DOS (Nv)	cm <sup>-3</sup>	$1.8 \times 10^{19}$	7.6×10 <sup>19</sup>	1.8×10 <sup>19</sup>			

این پارامترها عبارت اند از: گذردهی نسبی 'ع، الکترونگ اتیوی '  $\mu_p$ ، تحرکپذیری باند الکترون '  $\mu_n$ ، تحرکپذیری باند حفره '  $\mu_p$ چگالی مؤثر حالات در باند هدایت ' Nc، چگالی مؤثر حالات در باند ظرفیت ' Ne شکاف نوار انرژی Eg. با توجه به نتایج تجربی به دست آمده برای چند سلول خورشیدی CIGS، می توان روابط تجربی برای Eg و  $\chi$  را برحسب x به صورت زیر نوشت [9]:

 $Eg = 1.04 + 0.391 + 0.262 x^2 \tag{1}$ 

$$\chi_e = 4.61 - 1.162 \, x + 0.034 \, x^2 \tag{(Y)}$$

در رابطهٔ (۲)، الکترونگاتیوی الکترون ( <sub>Xe</sub>)، حـداقل انـرژی مورد نیاز برای آزادسازی الکترون از پایین باند هدایت و رسـاندن آن به سطح خلاً است [۱۸].

### ۳. نتايج و بحث

## ۱.۳. استفاده از لایههای کادمیوم سولفید و کادمیوم سلنید بهصورت مجزا در لایهٔ بافر

در اولین قسمت شبیهسازی، ضخامت همهٔ لایهها ثابت در نظر گرفته شد و بازدهی سلول با تغییر ضخامت لایهٔ بافر از ۳۰ تا ۱۰۰ نانومتر با گامهای ۱۰ نانومتر بررسی شد. در شکل (۲)، نتایج حاصل از شبیهسازی برای سلول با لایههای بافر کادمیوم سولفید و کادمیوم سلنید نشان داده شده است. همان گونه که نتایج نشان می دهد، در دو سلول با لایههای بافر CdS و CdS، ولتاژ مدار

باز سلول (Voc) با تغییرات ضخامت تقریباً ثابت و حدود ۸۰۰ میلیولت به دست آمده است. ولتاژ مدار باز سلول مطابق با رابطهٔ (۳) بیان می شود [۱۹].

$$V_{OC} = \frac{KT}{q} \ln \frac{J_{SC}}{J_0} \tag{(7)}$$

طبق این رابطه کاهش میزان J<sub>SC</sub> می تواند ولتاژ مدار باز سلول را نیز کاهش دهد. از آنجا که با افزایش ضخامت لایهٔ بافر میزان چگالی جریان در لایهٔ CdS نسبت به لایهٔ CdSe با شیب کمتری کاهش می یابد، تغییر در V<sub>OC</sub> نیز کاهش کمتری خواهد داشت و می توان آن را تقریباً ثابت در نظر گرفت.

ضریب پرشدگی (FF) در این سلول ها بـرای لایـه هـای بـافر كادميوم سولفيد و كادميوم سلنيد بهترتيب ۶۸/۸ و ۷۵-۷۴ است. طبق نتایج بهدستآمده، بهازای ضخامت ۱۰۰ نانومتر از لایهٔ بافر بـرای هـر دو سلول، بازدهی ۲۰/۶۷ به دست آمد که با کاهش ضخامت به ۳۰ نانومتر بهترتیب برای کادمیوم سولفید و کادمیوم سلنید ایـن میـزان بـه ۲۱/۷۶ و ۲۴٪ افزایش پیدا کرد. کاهش بازدهی با افزایش ضخامت لایهٔ بافر را می توان به کاهش J<sub>sc</sub> بهدلیل میزان جذب حامـلهـای بـار نسبت داد. با کاهش ضخامت لایهٔ بافر از ۱۰۰ به ۳۰ نـانومتر، چگـالی جریان کوتاه از ۳۵ به ۴۰ میلی آمپر بر سانتی متر مربع در کادمیوم سلنید (CdSe) و از ۳۷/۵ به ۳۹/۵ میلی آمپر بر سانتی متر مربع در سلول بـا كادميوم سولفيد (CdS) افزايش مييابد. بهعلاوه با افىزايش ضـخامت، نقصهای موجود در لایه زیادتر شده و احتمال بازترکیب حامل ها افزایش مییابد که میتوانند بازدهی سلول را کاهش دهند [۲۰]. از آنجا که لایههای بافر بسیار نازک نمی توانند وظیفهٔ حفاظت از لایههای زیری را بهخوبی انجام دهنـد، ضـخامت ۵۰ نـانومتر بـرای هریـک از لايەھاي بافر انتخاب شد.

# ۲.۳. ترکیب لایههای کادمیوم سولفید و کادمیوم سلنید در لایهٔ بافر

بهمنظور بهبود ضریب جذب و کارایی ساول CIGS، یک ساختار لایهٔ بافر دوتایی کادمیوم سولفید و کادمیوم سانید شبیهسازی و پارامترهای مربوط به بازدهی در ضخامتهای مختلف بررسی شد. به زبان ساده، ترکیب دو لایهٔ کادمیوم سولفید و کادمیوم سانید بهعنوان لایهٔ بافر با مجموع ضخامت ۵۰ نانومتر در نظر گرفته شد. از آنجا که روش مناسب برای نشاندن لایههای کادمیوم سولفید و کادمیوم سانید به روش حمام شیمیایی است، با آمادهسازی دو ظرف حاوی محلول پیشماده برای هر دو لایهٔ بافر و کنترل زمان لایهنشانی مناسب، میتوان ضخامت و ترتیب لایهنشانیها را کنترل کرد.

<sup>1.</sup> Relative Permittivity

<sup>2.</sup> Electron Affinity

<sup>3.</sup> Electron Mobility

<sup>4.</sup> Hole Mobility

<sup>5.</sup> Conduction Band DOS

<sup>6.</sup> Valance Band DOS

بهدلیل سختی و مشکلات لایهنشانی در روش حمام شیمیایی برای ضخامت خیلی کم، کمینهٔ ضخامت برای یکی از لایـهها در حالت دوتایی ۱۰ نانومتر در نظر گرفته شد. ترکیب لایـهها از ۱۰ نانومتر بـرای لایـهٔ اول و ۴۰ نـانومتر از لایـهٔ دوم شـروع شـد و بهترتیب ۱۰ نانومتر از لایهٔ ضخیمتر (لایهٔ دوم) کاسـته شـد و بـه لایهٔ نازکتر (لایهٔ اول) اضافه شد تـا در نهایـت بـه ضـخامت ۴۰ نانومتر از لایهٔ اول و ۱۰ نانومتر برای لایهٔ دوم رسید.



از آنجا که شکاف نوار انرژی (E<sub>g</sub>) و الکترونخواهی (<sub>A</sub>X) لایههای کادمیوم سولفید و کادمیوم سلنید متفاوت است، ترتیب قرارگیری لایهها و نحوهٔ اتصال به لایهٔ جلویی (ZnO) و لایهٔ جاذب (CIGS) برای انتقال الکترون از اهمیت ویژهای برخوردار است. لذا شبیهسازی برای جابهجایی لایهها نیز انجام شده و نتایج آنها در جدولهای (۲) و (۳) آمده است. طرحوارهای از ترتیب و ضخامت لایهها برای حالتی که کادمیوم سولفید به اتصال جلویی متصل است، در شکل (۳) آمده است.



شکل (۳): طرحوارهٔ ساختار برای ضخامتهای مختلف کادمیوم سولفید و کادمیوم سلنید از لایهٔ بافر برای حالتی که کادمیوم سولفید به اتصال جلویی متصل شده است.

حال اگر ضخامت لایهٔ کادمیوم سولفید افزایش و ضخامت لایهٔ کادمیوم سلنید کاهش یابد، هنگام رسیدن به ضخامت ۴۰ نانومتر از کادمیوم سولفید و ۱۰ نانومتر از کادمیوم سلنید، بیشترین بازدهی یعنی ۲۵/۱۹٪ حاصل می شود.

جدول (۲): پارامترهای FF ،Jsc ،Voc و بازدهی η برای ساختار								
Mo/CIGS/CdS/CdSe/ZnO								
Thicknesses of CdS-CdSe (nm)	10 - 40	20 - 30	30 - 20	40 - 10				
$(mA/cm^2) J_{SC}$	31.56	32.92	34.44	36.18				
$V_{OC}\left(v ight)$	0.8	0.8	0.8	0.8				
FF	67.83	67.98	68.25	68.58				
η (%)	17.14	17.92	18.83	19.88				

همان گونه که مشاهده می شود، تغییر ضخامت لایهها، تأثیری در میزان ولتاژ مدار باز سلول نداشته و این میزان برای تمام ضخامتها ۸۰۰ میلیولت است. اما در ساختاری که کادمیوم سلنید نزدیک به اتصال رویی است، با افزایش ضخامت کادمیوم سولفید و کاهش ضخامت کادمیوم سلنید، بازدهی از ۱۷/۴۴ به ۱۹/۸۸ افزایش یافت. با مقایسهٔ ستون اول و ستون آخر در جدول (۱) مشاهده می شود که فاکتور پرشدگی فقط کمتر از یک واحد افزایش داشته، ولی تغییر اساسی در مقدار جریان کوتاه اتفاق افتاده که از ۳۱/۵۶ میلی آمپر بر سانتی متر مربع به ۲۶/۱۸

میلی آمپر بر سانتی متر مربع رسیده است. اما در ساختار دوم مشاهده می شود که فقط جابه جا کردن کادمیوم سولفید (با ضخامت ۱۰ نانومتر) با کادمیوم سلنید (با ضخامت ۴۰ نانومتر) و قرار دادن کادمیوم سولفید نزدیک لایهٔ اتصال رویی، بازدهی از ۱۹/۸۸ به ۲/۶۸٪ می رسد.

جدول (۳): پارامترهای FF ،Jsc ،Voc و بازدهی η برای ساختار Mo/CICS/CdSo/CdS/ZnO							
Thicknesses of CdSe-CdS (nm)	10 - 40	20 - 30	30 - 20	40 - 10			
J <sub>SC</sub> (mA/cm <sup>2</sup> )	40	39.52	39.19	39.04			
$V_{OC}\left(v ight)$	0.8	0.8	0.8	0.8			
FF	78.64	77.35	75.29	72.51			
η (%)	25.19	24.49	23.64	22.68			

با بررسی پارامترهای جدول (۳) مشاهده می شود که مقدار جریان اتصال کوتاه کمتر از یک میلی آمپر بر سانتی متر مربع افزایش داشته و لذا افزایش مهم بازدهی به سبب افزایش ۶/۱۳ واحدی فاکتور پرشدگی سلول از ۷۲/۵۱ به ۷۸/۶۴ بوده است. نتایج نشان می دهد که اگر ترتیب لایه ها با توجه به شکاف نوار انرژی و الکترون خواهی آن ها درست انتخاب شود، بهترین حالت آبشاری انرژی به وجود خواهد آمد.

لایهٔ بافر CdSe از نظر ساختاری، بسیار شبیه به لایهٔ CdS است. اما شکاف نوار انرژی کمتری نسبت به CdS دارد که این امر باعث می شود الکترونها در ساختار نواری راحت تر به سمت اتصالهای رویی و پشتی و رویی حرکت کنند. لایهٔ بافر CdSe در دو سلول خورشیدی نقطهٔ کوانتومی PbS و CdTe باعث افزایش بازدهی سلولها شده است [۲۱ و ۲۲]. در تحقیق تجربی گزارش شده دربارهٔ سلول PDS و جود لایهٔ بافر دوت ایی گزارش شده دربارهٔ سلول PDS و جود لایهٔ بافر دوت ایی سلول را حدود ۱۰٪ افزایش داده است که می توان گفت به دلیل الحاق سلنیوم به لایه CdTe شکاف نوار انرژی این لایه کمتر شده و لذا حرکت الکترونها با سهولت بیشتری انجام می شود.

دان بنابراین طبق نتایج بهدست آمدهٔ مشابه در سلول CIGS می توان به طور کلی گفت: ساختار بهینه در سلول شبیه سازی شده، به گونه ای است که کادمیوم سولفید نزدیک اکسید روی و کادمیوم سلنید نزدیک به لایهٔ جاذب باشد. در این حالت پله های انرژی به درستی عمل می کند و الکترون ها به راحتی به سمت اتصال جلویی و حفره ها راحت ر به سمت مولیدن (اتصال پشتی) حرکت می کنند. به منظور درک بهتر این موضوع، نوارهای انرژی و

نحوهٔ انتقال الکترونها و حفرهها برای هر دو حالت در شکل (۴) آورده شده است.





حفرهها در ساختار برای حالتی که کادمیوم سلنید به اتصال جلویی متصل شده است (ابعاد تقریبی ترسیم شده است).

شکل (۴) ترازهای انرژی مربوط به یک ساختار CIGS را نشان می دهد. بعد از اتصال یک نیم رسانای نوع n به نیم رسانای نوع q در محل اتصال آنها نوارهای انرژی کمی خمیده می شوند تا تراز فرمی E<sub>f</sub> در این دو لایه هم تراز باشد. لذا در ایس مرز مشترک q-n به دلیل خمیدگی نواری، انتقال الکترون و تبادل بار راحت تر صورت گرفته و یک میدان الکتریکی ایجاد می شود. برای رسم دقیق ایس ترازها باید شکاف نوار انرژی و میزان رسم دقیق ایس ترازها باید شکاف نوار انرژی و میزان الکترون خواهی هر لایه به صورت دقیق رسم شود. مقدار نسبت به خط خلأ رسم می شوند لذا همان طور که از شکل ب پیداست، اختلاف الکترون خواهی لایه های طور که از شکل ب سدی برای انتقال الکترون است. بنابراین جریان J<sub>S</sub>C و J<sub>S</sub>C در این حالت نسبت به قسمت الف کاهش می یابد و می وان گفت این حالت نسبت به قسمت الف کاهش می یابد و می وان گفت

به ساختار Mo/CIGS/CdS/CdSe/ZnO بیشتر است. از سوی دیگر باید اشاره شود که یک عامل مهم در افزایش فاکتور پرشدگی، کاهش مقدار بازتاب و افزایش جذب نور خورشید در ساختار است.

## ۴. نتیجهگیری

در این پژوهش ابتدا لایهٔ CdS بهجای CdS بهعنوان لایهٔ بافر در ساختار CIGS قرار گرفت. نتایج شبیهسازی نشان داد که میزان بازدهی سلول در لایهٔ بافر CdSe بهمیزان ۷/۶٪ نسبت به CdS افزایش مییابد. در قسمت بعد، تغییرات ضخامت لایهٔ بافر بر روی پارامترهای اصلی سلول خورشیدی از قبیل J<sub>SC</sub> ،Voc و Efficiency بررسی شد و نمودارهای حاصل از شبیهسازی مرتبط

### مراجع

 Pettersson, J., Modelling band gap gradients and Cdfree buffer layers in Cu (In, Ga) Se<sub>2</sub> solar cells, Ph.D. Thesis, Acta Universitatis Upsaliensis, 2012.

با ضخامت های مختلف رسم شد. نتایج نشان داد که با افزایش

ضخامت، میزان بازدھی سلول کم میشود کے آن را مے توان بے

در ادامه، بازدهی ساختار سلول با لایهٔ بافر دوتایی CdS/CdSe

بررسی شد. بررسیهای حاصل از شبیهسازی نشان داد که ساختار

بهینهٔ سلول هنگامی به دست می آید که بهتر تیب ضخامتهای ۱۰ و

۴۰ نانومتر برای CdSe و CdS باشد، بهشرطی که کادمیوم سولفید

به لایهٔ اکسید روی و کادمیوم سلنید به لایهٔ جاذب نزدیک باشـد. در

این حالت، مقدار بازتاب کم و جذب در ساختار افزایش می یابد که

این امر موجب افزایش بیش از ۶ واحدی در فاکتور پرشدگی و لـذا

موجب افزایش بازدهی شده است.

کاهش J<sub>SC</sub> و افزایش بازترکیب حامل ها در سلول نسبت داد.

- [2] Camacho-Espinosa, E., López-Sánchez, A., Rimmaudo, I., Mis-Fernández, R. and Peña, J. L., All-sputtered CdTe solar cell activated with a novel method", Solar Energy Vol. 193, pp. 31-36, 2019.
- [3] Ahmad, F., Anderson, T. H., Monk, P. B. and Lakhtakia, A. "Efficiency enhancement of ultrathin CIGS solar cells by optimal bandgap grading: erratum", Applied optics, Vol. 59, pp. 2615-2615, 2020.
- [4] Li, W., Li, W., Feng, Y. and Yang, C., "Numerical analysis of the back interface for high efficiency wide band gap chalcopyrite solar cells", Solar Energy, Vol. 180, pp. 207-215, 2019.
- [5] Regmi, G., Ashok, A., Chawla, P., Semalti, P., Velumani, S., Sharma, S. N. and Castaneda, H, "Perspectives of chalcopyrite-based CIGSe thin-film solar cell", a review. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol. 31, pp. 7286-7314, 2020.
- [6] Niki, S., Contreras, M., Repins, I., Powalla, M., Kushiya, K., Ishizuka, S. and Matsubara, K., "CIGS absorbers and processes Progress in Photovoltaics", Research and Applications, Vol. 18, pp. 453-466, 2010.
- [7] Nakamura, M., Yamaguchi, K., Kimoto, Y., Yasaki, Y., Kato, T., Sugimoto, H. "Cd-free Cu (In, Ga)(Se, S)<sub>2</sub> thin-film solar cell with record efficiency of 23.35%", IEEE Journal of Photovoltaics, Vol. 9, pp. 1863-1867, 2019.
- [8] Kumar, A., Goyal, A. K., Gupta, U., Gupta, N. and Chaujar, R., "Increased efficiency of 23% for CIGS solar cell by using ITO as front contact", Materials Today, Proceedings, Vol. 28, pp. 361-365, 2020.

- [9] Ghorbani, T., Zahedifar, M., Moradi, M. and Ghanbari, E., "Influence of affinity, band gap and ambient temperature on the efficiency of CIGS solar cells", Optik, Vol. 223, pp. 165541, 2020.
- [10] AlZoubi, T. and M. Moustafa, "Numerical optimization of absorber and CdS buffer layers in CIGS solar cells using SCAPS", Int. J. Smart Grid Clean Energy, Vol. 8, pp. 291-298, 2019.
- [11] Bagul, B. Y., "Growth and characterization of cadmium sulphide films synthesized by low cost technique for photovoltaic device applications", Journal of Engineering Sciences, Vol. 11, PP. 356-362, 2020.
- [12] Tobbeche, S., Kalache, S., Elbar, M., Kateb, M. N. and Serdouk, M. R., "Improvement of the CIGS solar cell performance: structure based on a ZnS buffer layer", Optical and Quantum Electronics, Vol. 51, PP. 1-13, 2019.
- [13] Moradi, M., Teimouri, R., Saadat, M. and Zahedifar, M., "Buffer layer replacement: a method for increasing the conversion efficiency of CIGS thin film solar cells", Optik, Vol. 136, PP. 222-227, 2017.
- [14] Barman, B. and Kalita, P. K., "Influence of back surface field layer on enhancing the efficiency of CIGS solar cell", Solar Energy, Vol. 216, PP. 329-337, 2021.
- [15] Kato, T. Wu, J. Hirai, Y. Sugimoto, H. and Bermudez, V., "Record efficiency for thin-film polycrystalline solar cells up to 22.9% achieved by Cs-treated Cu (In, Ga)(Se, S)<sub>2</sub>", IEEE Journal of Photovoltaics, Vol. 9, pp. 325-330, 2018.
- [16] Bouabdelli, M. W., Rogti, F., Maache, M. and Rabehi, A., "Performance enhancement of CIGS thin-film solar cell", Optik, Vol. 216, pp. 164948, 2020.

- [17] Tobbeche, S., Kalache, S., Elbar, M., Kateb, M. N. and Serdouk, M. R., "Improvement of the CIGS solar cell performance: structure based on a ZnS buffer layer", Optical and Quantum Electronics, Vol. 51, PP. 1-13, 2019.
- [18] Gray, J. L., *The physics of the solar cell*. Handbook of photovoltaic science and engineering, Vol. 2, pp. 82-128, 2003.
- [19] Zhou, W., Nanoimprint lithography: an enabling process for nanofabrication. Springer Science & Business Media, 2013.
- [20] Hayat, M., Babaji, G., Said, M. and Ahmed, A. B., "Determination of the effect of layer thickness on the efficiency of cigs-based solar cells using Scaps-1d",

ACTA Scientific Applied Physics, Vol. 1, PP. 10-15, 2020.

- [21] Reyes-Banda, M. G., Regalado-Perez, E., Pintor-Monroy, M. I., Hernández-Gutierrez, C. A., Quevedo-López, M. A. and Mathew, X., "Effect of Se diffusion and the role of a thin CdS buffer layer in the performance of a CdSe/CdTe solar cell", Superlattices and Microstructures, Vol. 133, PP. 106219, 2019.
- [22] Tan, F., Wang, Z., Qu, S., Cao, D., Liu, K., Jiang, Q. and Wang, Z., "A CdSe thin film: a versatile buffer layer for improving the performance of TiO<sub>2</sub> nanorod array: PbS quantum dot solar cells", Nanoscale, Vol. 8, PP. 10198-10204, 2016.